COMPRESSION BONDED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 61-251043 [JP 61251043 A] PUBLISHED: November 08, 1986 (19861108)

INVENTOR(s): ISHIDA AKIRA AKABANE KATSUMI

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL NO.: 60-090856 [JP 8590856] FILED: April 30, 1985 (19850430) INTL CLASS: [4] H01L-021/58; H01L-021/60

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 493, Vol. 11, No. 99, Pg. 114, March

27, 1987 (19870327)

### **ABSTRACT**

PURPOSE: To contrive to nearly uniformize the distribution of the surface pressure to be applied to the pressingly contact surface of the stamp electrode and the semiconductor element by a method wherein a defect to say that large surface pressure generates in the boundary of the pressingly contact surface, that is, just under the periphery of the so-called pressingly contact is dissolved.

CONSTITUTION: The cathode side of a semiconductor element 31, such as the diode, is made to pressingly contact by a stamp electrode 34 having the pressingly contact surface of D(sub 1) in diameter through a temperature compensating metal plate 33 of (h(sub 2)) in thickness and of D(sub 2)=D(sub 1)+2l(sub 2) in diameter. A groove 35 of (l(sub 1)) in depth is provided over the whole periphery on the side surface of this stamp electrode 34 at a position where is a height (h(sub 1)) high from the pressingly contact surface. 32 is the temperature compensating metal plate on the anode side of the semiconductor element 31. In the device to be constituted in such a way, a load is applied to the axial direction and as the cathode side of the semiconductor element is brought into contact by pressing, the semiconductor element to be made to pressingly contact type the stamp electrode through the temperature-compensating metal plate can effectively prevent the concentration of stress to be partially applied thereto, thereby enabling to enhance the electrical characteristics and mechanical strength of the compression bonded type semiconductor device. As a result, the improvement of the reliability thereof can be contrived.

# 母公開特許公報(A) 昭61-251043

Tint\_Cl.\*

識別記号

厅内整理番号

. 49公開 昭和61年(1986)11月8日

H 01 L 21/58 21/60 6732-5F 6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**到特 題 昭60-90856** 

会出 願 昭60(1985)4月30日

**危**発明者 石 田

B22

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所像被研究所内日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場

分発明者 赤羽根

克 己

勝男

. .

**①出 顧 人 株式会社日立製作所** 

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

念代 理 人 井理士 小川

外2名

#### 明 超 看

# 発明の名称 圧接型半導体装置 特許請求の範囲

1. 半導体来子と、数半導体素子の少なくとも一方の面に設けられた数半導体素子の熱療張係数に 近い熱態張係数を有する最度補償金属板と、数量 度補償金属板を介して前配半導体素子を圧接する スタンプ電極とを備えた圧接返半導体接受にかい て、前配スタンプ電極の側面の圧接面より離れた 位置に滞を付け、さらに、前記スタンプ電極と同 心円状にある前記最度補償金属板の直径を、前記 スタンプ電極の圧接面の直径より大きくしたこと を特徴とする圧接置半導体装置。

### 発明の評細な説明

## [発明の利用分野]

本発明は圧接選挙導体装置に係り、特化、ダイ オード、サイリスタ或いはゲートターンオフサイ リスタ(以下、GTO)等の学導体素子に重定補 信金異振を介してスタンプ電響を加圧接触させる 圧接型学導体装置の箇圧力均一化構造に関する。

#### [発明の背景]

一校にダイオード、サイリスタ政以はGTO等の半導体素子にスタンプ電極を加圧圧接するというという。電子導体接近は、電力用として良く知られて図としてとの程の圧緩型半導体接近は、第3個になった。サなわち、半導体接近は、第3を作り、中で対域は、10両面に、この半導体素子1の熱解緩なよいででは、10両面に、この半導体素子1の熱解緩なよいででは、10両面に、この半導体素子1で積減にないででは、10両の配換がでは、10両の配換がでは、10両の配換がでは、10両の配換がでは、10両の配換がでは、10両のの水分が触れないように構成されている。

半導体果子1は通常PN拡放されたシリコン 8 1 板、スタンプ電極4,5は頻Cu円生、そし で量度補償金属板2,3はタングステンWとかモ リプデンMo板等が一般に用いられている。

突接破動時には、停止時に比べ80で程度温度

上昇する。これら起動停止が長年にわたつて行かれることになる。Si の勘慮優優数は $\alpha=2.9\times10^{-6}/{\rm C}$ 、Cu の $\alpha=1.7\times10^{-6}/{\rm C}$ とその 勘影優優数の差が大なので、半導体業子1とスタンプ電64、5 間には、勘影優優数 $\alpha=4.3\times10^{-6}/{\rm C}$ のWとか、 $\alpha=4.9\times10^{-6}/{\rm C}$ の M の版を挿入し、半径方向の熱伸び対策を行つている。

第3 図に示した構造及びそれと類似の構造とするである。第3 図中、本発明と関連される重要な知である。第3 図中、本発明と関連される重要な部分は、カソード側スタンプ電極4に加圧される原本があたるカソード側温度補便金属板3 のときである。このようになつている場合、半導体業子1 との熱影扱の差をすべらせて透がすという観度補便金属板3 の本来の目的の他に、スタンプ電極4 との熱影扱の差をすべらせて透がすという観度補便金属板3 の本来の目的の他に、スタンプ電極4 。5 で上。下より加圧したとき、半導体第子1 にかかる面圧力を若干均一化させて、機械的

性体21内の応力分布は着しく不均一になる。そ とで、特開昭 58-71633 号公報に記述されてい る内容によれば、圧接型半導体装置の半導体素子 に上記のようた著しい応力分布の不均一を解消す るため、第5図に示すように、半導体素子25を 圧装するスタンプ電低22の側面に沸23を設け、 加圧時にその牌23 が弾性変形することを利用し て、スタンプ電伍22の周辺直下での半導体業子 25の応力集中を最和するようにしている。さら に、半導体素子25がシリコン3~、温度補償金 異板24が05m厚みのモリブデンNo枝、スメ ンプ電気22が半径25mの網Cu円柱体、温度 補償金属板26がメングステン೪であつて、スメ ンプ電極22に離荷重 5000%(を印加したとき のスタンプ電気22及び温度補償金属板24の用 辺底下P点の応力を第6圏に示したように、海 23の凍さLと高さHのパラメーメとして算出し、 P点での応力集中を緩和させる構造を提案し、良 . い結果が得られたと報じている。しかし、本発明 着らの実験によれば、それでもなか、応力集中が

一方、特別的 58-71633 号公銀によると、第4 図に示すように半無限弾性体21を円柱状のポスト20 で加圧力 q をもつて圧接すると半無限弾性体21 中に生じる圧接面に垂直な方向の応力P(2) は圧接周端部で非常に大となり、半無限弾

充分養和されているとは云えたい結果が得られた。 【発明の目的】

本発明の目的は上述したスタンプ電池と半導体 素子の圧接面の境界、いわゆる圧凝周辺直下に大 きな面圧力が生じるという欠点を解析して、圧接 面の面圧力分布が圧圧均一となる構造の圧接型半 導体装置を提供することにある。

#### 〔発明の概要〕

本発明は、半導体素子を圧振するスタンプ電信の質面に再をつけ、さらにスタンプ電低と同心円状にある温度補償金属板の直径寸法をスタンプ電板の圧装面の直径寸法より大きくして、圧振力の力線の流れと全体の変形及びその反力により、深の直下、スタンプ電板周辺直下、さらに温度補償金属板の周辺直下での半導体素子の圧縮応力及び急げ応力集中を緩和するようにしたものである。
〔発明の実施例〕

第1団は本発明の一実施例の構成図、第2団は 第1回の要認構成図である。とれら2つの図で示 すようにダイオード等の半導体素子31のカソー ド質を、厚みがも。、直径寸法がD。 = Di+2 4 である温度減度金属板3 3 を介して、圧接面の直径寸法がD。のスタンプ電板3 4 で圧接している。 このスタンプ電板3 4 の側面には全局にわたつて 圧を面より高さね。の位置に戻さえ。の異3 5 を 設けている。3 2 はアノード質の温度減度全異板 である。なか、第3 図に示したものと同一部分に は同一符号を付けている。このように構成した装 置に属5 図と同様の軸方向(程層方向)に荷重を 加ま、加圧接触させる。

上記本発明構造体に対し、現在一般的になっている有風程素法によって圧姜型半導体装置の応力計算を行うと、スタンプ電優34の第35の寸法 h<sub>1</sub>、 L<sub>1</sub>、及びカソード質の温度補償金属板 33の厚みh<sub>3</sub>と半径当りの突出寸法 L<sub>3</sub>をパラメータとして半導体象子31の面圧力分布が得られる。

具体例として、シリコンSI半導体素子の直径 寸法が8.0 mのとき、網Cuポスト電極34の直径寸法Di=60m、滞35の高さh;=1.5 m、

ンプ電低34の様弾性係数E=12000點(/m²であるのに対し、シリコン3i半導体素子31のE=18000點(/m²であることより、スタンプ電低34の方が変形しやすいので、それに伴い、対応する部のひずみを(単位長さ当りの伸び)が大きくなり、応力をは材料力学の基本式、の=Esより、ひずみをが業件性係数Eの比より大となれば、その部の応力の方が大きくなるのである。

一方、第1図。第2図の構成の各種層面間にろう付部がないオール学田レス構造としたときを考え調べてみると、本発明の構造は学導体素子31の患げ応力集中の低域に変力を発揮する。いわゆる、前記した圧縮応力の所で記述したす法にも立ち、本発明の構造のもとで半導体素子31の機械的強度を5倍以上とするとができる。

ダイオードについて本発明の効果を具体的に設 明したが、その他、サイリスタ。GTO、またト 第35の及さん、=1 m、モリブデンNの製造を 対信金属を33の直径寸法D。=63 m、原み b。=0.5 mとすると、温度減信金属版33の半 径寸法央出長し。=1.5 mであり、この機成時に 少ける温度減信金属版33の期辺度下の圧縮応力 は常に近い小さな値であり、また、ポスト電低 34の周辺底下相当の半減は業子31の圧縮応力 は全体の平均面圧力の値より若干小さく、圧縮応 力の最大は第35の深さし、の軸方向直下より若 干内に入つた部に生じている。

軸方向加圧だけで、援助等による外力の曲げモーメントを応して、この圧縮応力を更に詳しく調べてみると、第35を付けること等による手以下の集中の低下はポスト電振34の方が50メ以下と顕著であり、半導体業子31の応力は滞35等を付けたことにより、大きな応力の発生する位置が内部に移るが、そのピーク圧縮応力の低所は25メ程度である。このような化している材料定数の差によって説明がつく。いわゆる、網Cuxメ

ランジスタについても同様の応用効果があるのは 当然である。また、アノート側のスタンプ電板 40に海を設けてもよい。

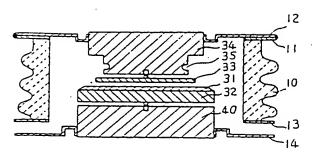
#### [発明の効果]

本発明によれば、温度補償金属板を介してスタンプ電極により圧接される半導体業子の部分的な応力集中を効果的に防ぎ、もつて圧接型半導体装置の電気的特性、シよび機械的強度を高めることができるので、信頼性の向上を図るととができる。 図面の簡単な説明

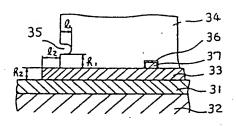
第1回は本発明の一実施例になる圧接型ダイオードを示す最新面図、第2回は第1回本発明の要部構成新面図、第3回は従来の一般に知られている圧接型ダイオードを示す最新面図、第4回は半無限板を円住で圧接したときの応力分布説明図、第5回。第6回は従来の圧接型半導体装置の最新面図である。

3 1 …半導体来子、3 2 …アノード質量度 補債金 異板、3 3 …カソード質量度補債金票板、3 4 … カソード質スタンプ電板、3 5 …スタンプ電板 代耳人 岩珠士 小川勢男

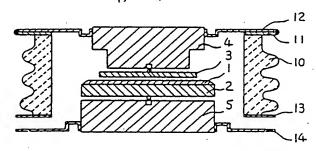


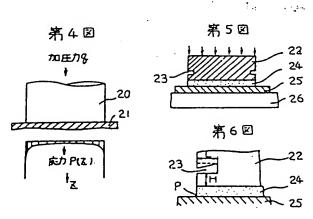


第2図



第3図





THIS PAGE BLANK (USPTO)